УДК 535.3.535.5.

ISSN1729-4428

Д.М. Фреїк, О.В. Ткачик

Кристалохімія точкових дефектів у твердих розчинах системи PbSe-Bi₂Se₃

Кафедра фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: <u>fcss@pu.if.ua</u>

Запропоновано кристалоквазіхімічні формули для твердих розчинів системи PbSe-Bi₂Se₃ на основі плюмбум селеніду n- і p-типу. Розглянуто випдки збереження стехіометрії у легуючому кластері за бісмутом і Селеном. На основі аналізу результатів розрахунків та експерименту зроблено висновки про фізико-хімічну природу та механізми утворення твердих розчинів.

Ключові слова: плюмбум селенід, тверді розчини, точкові дефекти, кристалохімія.

Стаття поступила до редакції 21.07.2006; прийнята до друку 10.10.2006.

Вступ

Плюмбум селенід – термоелектричний матеріал, який функціонує у середній області температур (600-950) К [1]. Він кристалізується у структурі типу NaCl (а = 0,6452 нм) і характеризується двосторонньою областю гомогенності. Відхилення від стехіометричного складу на бік металу призводить до утворення вакансії у аніонній підгратці і п-типу провідності, а на бік халькогену – вакансій у катіонній підгратці і р-типу відповідно [2,3].

Бісмут селенід Ві2Se3 відноситься до групи матеріалів i3 високими термоелектричними параметрами. Він кристалізується у ромбоедричній решітці типу тетрадіміта, просторова група R 3 m- $O_3^{5}d$ із параметрами a = 0,438 нм і c = 3,04 нм із надлишком металу, який виявляє донорну дію. Концентрація носіїв струму складає З 10¹⁸-З 10¹⁹ см⁻³, коефіцієнт термо е.р.с. ~ 200 мкВ·К⁻¹, питома 500 Ом⁻¹см⁻¹, коефіцієнт електропровідність _ 14 10⁻³ Вт см⁻¹ К⁻¹, теплопровідності термоелектрична добротність 0,8 10⁻³ К⁻¹ [4].

Тверді розчини РbTe-Bi₂Se₃ цікаві перш за все через перспективу отримати матеріал i3 покращеними термоелектричними властивостями. Згідно даних роботи [5], в системі на основі плюмбум селеніду існує обмежений ряд твердих розчинів з областю розчинності, що залежить від температури і сягає максимального значення до 20 мол. % Bi₂Se₃ при 993 К (рис. 1). Параметр решітки спочатку спадає із збільшенням Bi₂Se₃ (до 10 мол. %), а помім має тенденцію до зростання (рис 2,а). Ширина забороненої зони до 5 мол. % Ві₂Se₃ різко зменшується, а при подальшому збільшенні легуючої домішки змінюється повільно із

тенденцією до спадання (рис. 2,б).

Зауважимо, що дефектна підсистема кристалохімічної структури у значній мірі визначає весь комплекс фізико-хімічних властивостей матеріалу і, в кінцевому результаті, його області використання. Тому завданням цієї роботи був аналіз домінуючих точкових дефектів, які можуть бути реалізовані у твердих розчинах PbTe-Bi₂Se₃.



Рис. 1. Фазова Т-х-діаграма рівноваги системи PbSe-Bi₂Se₃ [5].



Рис. 2. Залежність параметра решітки a і ширини забороненої зони E_g твердих розчинів PbSe-Bi₂Se₃ від складу [5].

I. Кристалоквазіхімічні формули твердих розчинів

В основу методу покладено накладання кристалохімічних кластерів основної матриці і легуючої сполуки Bi₂Se₃, утворених на основі антиструктури Плюмбум селеніду [6].

Антиструктурою PbSe є галеніт $V_{Pb}^{"}V_{Se}^{\bullet\bullet}$, де "/" і "." – негативний і позитивний заряд, $V_{Pb}^{"}, V_{Se}^{\bullet\bullet}$ – двокрантозаряжені негативна вакансія Плюмбуму і позитивна вакансія Селену відповідно.

Кристалохімічний запис n-PbSe буде наступним:

$$V_{Pb}^{\prime\prime}V_{Se}^{\bullet\bullet} + Pb^{\circ} \rightarrow Pb_{Pb}^{\prime\prime}V_{Se}^{\bullet\bullet}.$$
 (1)

Тут "⁰" – нульовий заряд, Рb_{Pb} – Плюмбум у вузлі кристалічної гратки, Рb⁰ – нейтральний атом Плюмбуму.

Суперпозиція кластера (1) із квазіхімічною формулою основної матриці $Pb_{Pb}^{x} Se_{Se}^{x}$ описується згідно

$$(1-\alpha)Pb_{pb}^{x}Se_{se}^{x} + \alpha \left(Pb_{pb}^{"}V_{se}^{\bullet}\right) \rightarrow Pb_{pb}^{x}\left(Se_{(1-\alpha)}^{x}V_{\alpha}^{\bullet\bullet}\right)_{se} + 2\alpha e^{\prime}, (2)$$

де а – відхилення від стехіомемрії, "х" – нейтральний стан атома, Se_{Se} – Селен у вузлах кристалічної решітки. Згідно (2) стає очевидним, що надлишок Плюмбуму призводить до утворення додаткових вакансій Селену ($(V_{\alpha}'')_{Se}$) і збільшення концентрації вільних електронів (2αе'), які і спричиняють п-тип провідності матеріалу.

Кристалоквазіхімічне представлення надлишку Селену у границях області гомогенності описується такими рівняннями:

$$\begin{split} V_{pb}^{\prime\prime} V_{se}^{\bullet\bullet} + Se^{0} \rightarrow V_{pb}^{\prime\prime} Se_{se}^{\bullet\bullet}, \\ (1-\beta) Pb_{pb}^{\times} Se_{se}^{\times} + \beta (V_{pb}^{\prime\prime} Se_{se}^{\bullet\bullet}) \rightarrow (Pb_{1-\beta} V_{\beta}^{\prime\prime})_{pb} Se_{se}^{\times} + 2\beta h^{\bullet}. \ (3) \end{split}$$

Тут h[•] – концентрація дірок, β – відхилення від стехіометрії. Діркова провідність плюмбум селеніду пов'язана із вакансіями у катіонній підгратці та зростанням концентрації вільних дірок. Оскільки у Bi₂Se₃ на один атом Бісмуту припадає півтора атома Селену, то ми будемо розглядати два випадки: стехіометрії за металом (I) та стехіометрії за халькогеном (II).

Кристалоквазіхімічні механізми взаємодії плюмбум селеніду із Bi₂Se₃ наступні: механізм заміщення Бісмутом вакансій Плюмбуму – механізм (А) та вкорінення Бісмуту у тетраедричні порожнини щільної упаковки Селену кристалічної решітки плюмбум селеніду механізм (В). Кристалоквазіхімічні рівняння твердих розчинів будуть мати наступний вигляд.

Механізм (AI)

Легуючий кластер:

$$V_{pb}^{\prime\prime}V_{Se}^{\bullet\bullet} + \frac{1}{2}Bi_{2}^{3+}Se_{3}^{2-} \to Bi_{pb}^{\bullet}Se_{Se}^{x}(Se_{\frac{1}{2}}^{\prime\prime}).$$
(4)

Суперпозиція легуючого кластера з основною матрицею n-PbSe:

$$(1-x)\{\operatorname{Pb}_{pb}^{x}[\operatorname{Se}_{(1-\alpha)}^{x}V_{\alpha}^{\bullet\bullet}]_{\operatorname{Se}} + 2\alpha e'\} + x\{\operatorname{Bi}_{pb}^{\bullet}\operatorname{Se}_{\operatorname{Se}}^{x}(\operatorname{Se}_{1}^{/\prime})_{i}\} \rightarrow$$
$$\rightarrow [\operatorname{Pb}_{(1-x)}^{x}\operatorname{Bi}_{x}^{\bullet}]_{pb}[\operatorname{Se}_{(1-\alpha)(1-x)+x}^{x}V_{\alpha(1-x)}^{\bullet\bullet}]_{\operatorname{Se}}(\operatorname{Se}_{1}^{x})_{i} +$$
$$+2\alpha(1-x)e' + xe' \qquad (5)$$

При взаємодії кластера з p-PbSe будемо мати:

$$(1-x)\{(Pb_{1-\beta}V_{\beta}'')_{Pb}Se_{Se}^{*}+2\beta h^{\bullet}\}+x\{Bi_{Pb}^{\bullet}Se_{Se}^{x}(Se_{\frac{1}{2}}'')\} \rightarrow \\ \rightarrow [Pb_{(1-\beta)(1-x)}^{x}V_{\beta(1-x)}''Bi_{x}^{\bullet}]_{Pb}Se_{Se}^{x}(Se_{\frac{1}{2}}^{x})_{i}+\\ +2\beta(1-x)h^{\bullet}+xe^{i} \qquad (6)$$

Зауважимо, що у механізмах заміщення та вкорінення Бісмуту, при стехіометрії у легуючому кластері за металом утворюється міжвузловий $(Se_1^x)_i$.

Механізм (AII)
Легуючий кластер буде:
$$V_{pb}^{"}V_{Se}^{\bullet\bullet} + \frac{1}{2}Bi_{2}^{3+}Se_{3}^{2-} \rightarrow (Bi_{2}^{\bullet}V_{1}^{"})_{pb}Se_{Se}^{x}$$
. (7)

$$(1-x)\{Pb_{Pb}^{x}[Se_{(1-\alpha)}^{''}V_{\alpha}^{''}]_{Se} + 2\alpha e^{'}\} + x\{(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet}V_{\frac{1}{3}}^{''})_{Pb}Se_{Se}^{x}\} \rightarrow \\ \rightarrow [Pb_{(1-x)}^{x}V_{\frac{1}{3}x}^{''}Bi_{\frac{2}{3}x}^{\bullet}]_{Pb}[Se_{(1-\alpha)(1-x)+x}^{*}V_{\alpha(1-x)}^{\bullet\bullet}]_{Se} + \\ + 2\alpha(1-x)e^{'} \qquad (8)$$

При цьому має місце зменшення концентрації вільних електронів $(2\alpha e' - 2\alpha x e' < 2\alpha e')$ та за рахунок добудови аніонної підгратки виникнення катіонних вакансій.

Утворення твердого розчину на основі плюмбум селеніду р-типу опишеться рівнянням:

$$(1-x)\{(Pb_{1-\beta}V_{\beta}'')_{Pb}Se_{Se}^{\times}+2xh^{\bullet}\}+x\{(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet}V_{\frac{1}{3}}')_{Pb}Se_{Se}^{\times}\}\rightarrow$$

$$\rightarrow \left[Pb_{(1-\beta)(1-x)}^{x}V_{\beta(1-x)+\frac{1}{3}x}^{\#}Bi_{\frac{2}{3}x}^{\bullet}\right]_{Pb}Se_{Se}^{x} + 2\beta(1-x)h^{\bullet}.$$
 (9)

Тут також має місце зростання катіонних вакансій $V_{\beta(1-x)+\frac{1}{3}x}^{\prime\prime} > V_{\beta}^{\prime\prime}$.

Механізм (BI)

Легуючий кластер буде мати вигляд:

$$V_{Pb}^{\prime\prime\prime}V_{Se}^{\bullet\bullet} + \frac{1}{2}Bi_{2}^{3+}Se_{3}^{2-} \rightarrow V_{Pb}^{\prime\prime}Se_{Se}^{x}(Se_{1}^{\prime\prime})_{i}(Bi^{\bullet\bullet\bullet})_{i}. (10)$$

Для плюмбум селеніду n-типу провідності отримаємо:

 $+2\alpha(1-x)e' + xe'$

Як видно із отриманого рівняння, відбувається зростання катіонних вакансій $V_{xPb}^{\prime\prime}$ (x > α), зменшення як аніонних вакансій $V_{\alpha(1-x)Se}^{\bullet\bullet} < V_{\alphaSe}^{\bullet\bullet}$, так і концентрації вільних електронів $2\alpha e^{/2} 2\alpha (1-x) e^{/2} + xe^{/2}$.

Для р-типу провідності кристалоквазіхімічні рівняння утворення твердого розчину будуть наступними:

$$(1-x)\{(Pb_{1-\beta}V_{\beta}^{"})_{Pb}Se_{Se}^{x} + 2\beta h^{\bullet}\} + x\{V_{Pb}^{"}Se_{Te}^{x}(Se_{\frac{1}{2}}^{"})_{i}(Bi^{\bullet\bullet\bullet})_{i}\} \rightarrow \\ \rightarrow [Pb_{(1-\beta)(1-x)}^{x}V_{\beta(1-x)+x}^{"}]_{Pb}Se_{Se}^{x}(Se_{1}^{x})_{i}(Bi_{x}^{\bullet\bullet\bullet})_{i} + \\ (12)$$

 $+2\beta(1-x)h^{\bullet}+xe^{/2}$

У цьому випадку відбувається зростання катіонних вакансій $V_{\beta(1-x)+x}^{/\prime} > V_{\beta}^{/\prime}$, зменшення концентрації вільних дірок $2\beta(1-x)h^{\bullet} < 2\beta h^{\bullet}$.

Механізм (BII)

Аналогічно:

$$V_{Pb}^{//}V_{Se}^{\bullet\bullet} + \frac{1}{3}Bi_{2}^{3+}Se_{3}^{2-} \to V_{Pb}^{//}Se_{Se}^{x}(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet\bullet\bullet})_{i}.$$
 (13)

Для твердого розчину на основі n-PbSe, за рахунок добудови аніонної підгратки, будуть зростати катіонні вакансії, що призведе до зменшення основних носіїв:

$$(1-x)\{Pb_{Pb}^{x}[Se_{(1-\alpha)}^{x}V_{\alpha}^{\bullet\bullet}]_{Se}+2\alpha e'\}+x\{V_{Pb}^{\#}Se_{Se}^{x}(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet\bullet\bullet})_{i}\}\rightarrow$$
$$\rightarrow [Pb_{(1-x)}^{x}V_{\alpha}^{\#}]_{Pb}[Se_{(1-\alpha)(1-x)+x}^{x}V_{\alpha(1-x)}^{\bullet\bullet}]_{Se}(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet\bullet\bullet})_{i}+$$
(14)

 $+2\alpha(1-x)e^{t}$

Для p-PbSe отримаємо:

$$(1-x)\{(Pb_{1-\beta}V_{\beta}^{\prime\prime})_{Pb}Se_{Se}^{\times}+2\beta h^{\bullet}\}+x\{V_{Pb}^{\prime\prime}Se_{Se}^{\times}(Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet\bullet\bullet\bullet})_{i}\}\rightarrow$$

$$\rightarrow [Pb_{(1-\beta)(1-x)}^{\prime\prime}V_{\beta(1-x)+x}^{\prime\prime\prime}]_{Pb}[Se_{Se}^{\times}](Bi_{\frac{2}{3}}^{\bullet\bullet\bullet\bullet})_{i}+2\beta(1-x)h^{\bullet}.(15)$$

Тут спостерігається зростання катіонних вакансій та зменшення концентрації вільних дірок.

II. Розрахунок концентрації дефектів

Згідно з одержаними кристалоквазіхімічними рівняннями твердих розчинів для різних механізмів:

AI - (5), (6); AII - (8), (9); BI - (11), (12); BII - (14), (15) знайдемо вираз для розрахунку концентрації точкових дефектів у катіоннній і аніонній підгратці основної сполуки, а також концентрацію дірок р, електронів n та холлівську концентрацію носіїв струму $n_x = n$ -p.

Механізм AI. Для n-PbSe-Bi₂Se₃ із врахуванням (5) рівняння електронейтральності буде: $[Bi_{pb}^{+}] + 2[V_{sc}^{2+}] = n$,

де
$$n = A[2\alpha(1-x) + x];$$

 $[B_{iPb}^{+}] = Ax; [V_{Se}^{2+}] = A \alpha(1-x).$ (16)
Тут $A = \frac{2z}{a^{3}}, z$ – число структурних одиниць у

елементарній комірці, а – параметр гратки.

Для p-PbSe-Bi₂Se₃ згідно (6) будемо мати аналогічно:

$$2 [V_{Pb}^{2-}] + n = [Bi_{Pb}^{+}] + p,$$

$$ge \ n = Ax; \ p = A2\beta(1-x); [V_{Pb}^{2-}] = A\beta(1-x);$$

 $\left|\operatorname{Bi}_{\operatorname{Pb}}^{+}\right| = \operatorname{Ax.}$

2.2. Механізм AII. Для n-PbSe:Bi₂Se₃ згідно (8):

$$2\left[V_{Pb}^{2^{-}}\right] + n = \left[Bi_{Pb}^{+}\right] + 2\left[V_{Se}^{2^{+}}\right]$$

де $n = A2\alpha(1-x); \left[V_{Pb}^{2^{-}}\right] = \frac{1}{3}Ax; \left[Bi_{Pb}^{+}\right] = \frac{2}{3}Ax;$

$$\begin{bmatrix} V_{se}^{2+} \end{bmatrix} = A\alpha(1-x).$$
(18)

Для p-PbSe–Bi₂Se₃ згідно (9) буде аналогічно: $2 \left[V_{Ph}^{2-} \right] = \left[Bi_{Ph}^{+} \right] + p,$

de p = 2A
$$\beta(1-x)$$
; $\left[V_{Pb}^{2-}\right] = A\left[\beta(1-x) + \frac{1}{3}x\right]$;
 $\left[Bi_{Pb}^{+}\right] = \frac{2}{3}Ax$. (19)

2.3. Механізм ВІ. Для твердого розчину n-PbSe– Ві₂Se₃ при збереженні стехіометрії за Бісмутом у легуючому кластері згідно (11) рівняння повної електронейтральності запишеться:

$$\begin{bmatrix} 2V_{Pb}^{2-} \end{bmatrix} + n = 3\begin{bmatrix} Bi_i^{3+} \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} V_{Se}^{2+} \end{bmatrix}.$$

Tyr $n = A[2\alpha(1-x) + x]; \begin{bmatrix} V_{Pb}^{2-} \end{bmatrix} = Ax; \begin{bmatrix} Bi_i^{3+} \end{bmatrix} = Ax;$

$$\begin{bmatrix} V_{Se}^{2+} \end{bmatrix} = A\alpha(1-x).$$
(20)

У випадку p-PbSe-Bi₂Se₃ на основі (12) маємо:

$$2\left[V_{Pb}^{2-}\right] + n = 3\left[Bi_{i}^{3+}\right] + p,$$

ge $n = Ax; p = 2A\beta(1-x); \left[V_{Pb}^{2-}\right] = A\left[\beta(1-x) + x\right];$

$$\left[Bi_{i}^{3+}\right] = Ax.$$
(21)

2.4. Механізм ВП. У цьому випадку, згідно (14), рівняння електронейтральності для n-PbSe:Bi₂Se₃ буде:

$$2\left[V_{Pb}^{2^{-}}\right] + n = 3\left[Bi_{i}^{3^{+}}\right] + 2\left[V_{Se}^{2^{+}}\right],$$

de $n = 2A\alpha(1-x); \left[V_{Pb}^{2^{-}}\right] = 2Ax; \left[Bi_{i}^{3^{+}}\right] = \frac{2}{3}Ax;$

(22)

$$\left[V_{Se}^{2+}\right] = A\alpha(1-x).$$

Для p-PbSe-Bi₂Se₃ на основі (15) одержемо:

тенденцію до спадання (табл. 2.). Для p-PbSe при β =const за рахунок зменшення $\left[V_{Pb}^{2^{-}}\right]$ концентрація

Таблиця 1

Концентрація дефектів і холлівська концентрація у твердому розчині n-PbSe-Bi₂Se₃ для механізму заміщення при стехіометрії за металом у легуючому кластері. Відхилення від стехіометрії α = 0,006 ат.% Pb.

Х, мол.%	$\mathrm{Bi}^{\scriptscriptstyle +}_{\mathrm{Pb}}$, 10^{20} см ⁻³	V_{Se}^{2+} , 10^{18} cm ⁻³	n_x , 10^{20} cm ⁻³
1	2,97	1,76	3,00
2	5,94	1,75	5,98
3	8,91	1,73	8,95
4	1,19	1,71	1,19
5	1,49	1,69	1,49

Таблиця 2

Концентрація дефектів і холлівська концентрація у твердому розчині n-PbSe- Bi₂Se₃ для механізму заміщення при збереженні стехіометрії за халькогеном у легуючому кластері. Відхилення від стехіометрії α = 0.006 ат.% Pb.

х, мол.%	${\rm Bi}^{+}_{\rm Pb,}10^{20}{\rm cm}^{-3}$	V _{Se} ²⁺ , 10 ¹⁸ см ⁻³	V_{Pb}^{2-} , 10^{19} cm ⁻³	n_x , 10^{18} cm ⁻³
1	1,980	1,764	9,899	3,529
2	3,960	1,746	19,802	3,493
3	5,942	1,729	29,710	3,458
4	7,924	1,712	39,620	3,423
5	9,907	1,694	4,534	3,388

$$2\left[V_{p_{b}}^{2^{-}}\right] = \left[Bi_{i}^{3^{+}}\right] + p,$$

$$ge \ p = 2A\beta(1-x); \left[V_{p_{b}}^{2^{-}}\right] = A\left[\beta(1-x) + x\right];$$

$$\left[Bi_{i}^{3^{+}}\right] = \frac{2}{3}Ax .$$
(23)

III. Аналіз результатів

Результатами розрахунків концентрації дефектів, вільних електронів (n) і дірок (p), а також (n_x) згідно (16)-(23) від вмісту легуючої домішки Bi_2Se_3 для різних механізмів утворення твердих розчинів вказують на наступне.

Механізм АІ. У випадку заміщення Бісмутом Плюмбуму, за умови сталого відхилення від стехіометрії, для n-PbSe із збільшенням вмісту Bi₂Se₃ (х) має місце деяке зменшення вакансій у аніонній у аніонній підгратці $\begin{bmatrix} V_{Se}^{2+} \end{bmatrix}$ і зростання на порядок величини $\begin{bmatrix} Bi_{Pb}^{+} \end{bmatrix}$ та n_x (табл. 1.). Для p-PbSe, при сталому відхиленні від стехіометричного складу (β =const), концентрація дірок p, як і вакансій Плюмбуму $\begin{bmatrix} V_{Pb}^{2-} \end{bmatrix}$ зменшуються.

3.2. Механізм АІІ. При при збереженні стехіометрії у Bi_2Se_3 за Селеном у випадку n-PbSe має місце при х=const зростання концентрації вакансій Плюмбуму $\left[V_{Pb}^{2-}\right]$ і $\left[Bi_{Pb}^{+}\right]$, а холлівська концентрація n_x і вакансій у аніонній підгратці мають

дірок також спадає, як і n_x.

3.3. Механізм ВІ. За умови збереження стехіометрії у Ві₂Se₃ за Бісмітом при його вкоріненні у тетрапорожнини (ТП) щільної упаковки Селену п-PbSe і $\alpha = \text{const n}_x$, за рахунок іонізацій міжвузлового Бісмуту $\left[\text{Bi}_i^{3+}\right]$, зростає, хоча акцепторні вакансії у катіонній підгратці $\left[V_{Pb}^{2-}\right]$ збільшуються, а аніонній $\left[V_{Se}^{2+}\right]$ – зменшуються. Для р-PbTe при малому відхиленні від стехіометрії ($\beta = \text{const}$) має місце зменшення концентрації дірок р при збільшенні акцепторів $\left[V_{Pb}^{2-}\right]$ за рахунок суттєвого зростання донодних центрів, пов'язаних із міжвузловим Бісмутом $\left[\text{Bi}_i^{3+}\right]$.

3.4. Механізм ВІІ. При утворенні твердих розчинів вкорінення n-PbSe–Bi₂Se₃ за умови збереження стехіометрії за Селеном у вісмут селеніді і α = const із збільшенням Bi₂Se₃ має місце зменшення холлівської концентрації при значному зростанні катіонних вакансій $\left[V_{Pb}^{2-}\right]$ і зменшенні аніонних

 $\left[V_{Se}^{2+} \right].$

Для твердого розчину на основа p-PbSe холлівська концентрація зменшується за рахунок переважання зростання донорних центрів, пов'язаних із міжвузловим Бісмутом [Bi_i³⁺] над ростом вакансій

у катіонній підгратці $\left[V_{Pb}^{2-} \right].$

Враховуючи те, що іонний радіус Бісмуту (r_i = 0,111 нм) значно менший від іонного радіуса Плюмбуму Pb^{2+} (r_i = 0,126 нм) [7], утворення твердих розчинів PbSe-Bi₂Se₃ за механізмом заміщення Bi³⁺→Pb²⁺ (механізм АІ, АІІ) повинен привести до зменшення параметра решітки, що і спостерігається на експерименті до 10 мол. % Ві₂Se₃ (рис 2,а). Подальше деяки зростання параметра решітки (рис. 2,б) може бути зумовлене зміною механізму утворення твердого розчину – вкорінення Бісмуту у міжвузля – тетраедричні порожнини щільної упаковки атомів Селену кристалічної структури PbSe (механізм BI, BII). Більш детальне вияснення механізмів утворення твердих розчинів (механізм АІ чи AII; механізм ВІ чи ВІІ) вимагає додаткових досліджень. зокрема залежності холлівської концентрації носіїв від складу.

Висновки

1. Виконано аналіз фізико-хімічних властивостей системи PbSe-Bi₂Se₃.

2. Запропоновано кристалоквазіхімічні формули твердих розчинів n(p) – PbSe-Bi₂Se₃ для механізмів заміщення Ві→Рb і вкорінення Бісмуту у міжвузля при збереженні стехіометрії у бісмут селеніді за металом і халькогеном.

3. На основі рівняння повноі електронейтральності і кристалоквазіхімічних формул знайдено вирази для розрахунку концентрації дефектів, вільних носіїв і холлівської концентрації у твердих розчинах.

4. Показано, що якщо у твердому розчині PbSe-Bi₂Se₃ до 10 мол. % Bi₂Se₃ домінує механізм заміщення, то для складу (10-20) мол. % – вкорінення Бісмуту.

Робота частково фінансується МОН України (державний реєстраційний номер 0106U000220).

Фреїк Д.М. – заслужений діяч науки і техніки України, директор Фізико-хімічного інституту, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла; *Ткачик О.В.*– аспірант кафедри фізики і хімії твердого тіла.

- [1] В.М. Шперун, Д.М.Фреїк, Р.І.Запухляк. Термелектрика телуриду свинцю та його аналогів. Плай, Івано-Франківськ. 250 с. (2000).
- [2] Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений A^{IV}B^{VI}. Наука, М. 194с. (1975).
- [3] Д.М. Фреїк, В.В. Прокопив, М.О. Галущак, М.В. Пиц, Г.Д. Матеїк. Кристалохімія і термодинаміка атомних дефектів у сполуках А^{IV} В^{VI}. Плай. Івано-Франківськ. 164с. (2000).
- [4] Полупроводниковые халькогены и сплавы на их основе. Наука, М. (1978).
- [5] Твердые растворы в полупроводниковых системах. Наука, М. 197 с.(1978).
- [6] С.С. Лісник, Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.М. Іванишин, В.В. Борик. Кристалохімія дефектів у халькогенідах свинцю // *Фізика і хімія твердого тіла*. 1(2). сс. 131-133 (2000).
- [7] С.А. Семилетов. Термоэлектричиские радиусы // Кристаллография. 21(4). сс. 752-758 (1976).

D.M. Freik, O.V. Tkachyk

Crystal Chemistry of Points Defects in Solid Solutions of the System of PbSe-Bi₂Se₃

Physical-Chemical Institute at the 'Vasiliy Stefanyk' Precarpathian National University, 201, Galytska Str., Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, E-mail: <u>freik@pu.if.ua</u>

The crystal-quasichemical formulas for solid solutions of the system of $PbSe-Bi_2Se_3$ on the basis of lead selenide n- and p-type are proposed. The case of saving stoichiometry is considered in an alloying cluster after Bismuth and by Selenium. On the basis of analysis results of calculations and experiment conclusions are done about physical and chemical nature and mechanisms of formation of solid solutions.